# -1- (WPAT)

Title - Prepn. of high purity solns. of sodium hyaluronate - by ultrafiltration of fermentation broths of hyaluronic acid and treatment with charcoal

Patent Assigned to: - (CHCC) CHISSO CORP

Inventor - FUJII M, KUROKAWA Y, MIENO K, MIZOKAMI K, SATOH I Priority- 90.10.23 90JP-283394

NUM - 6 patent(s) 3 country(s)

Patent Number - DE4134854 A 92.04.30 \* (9219)

- GB2249315 A 92.05.06 (9219) 14p
- JP04158796 A 92.06.01 (9228) 6p C12P-019/26
- -DE4134854 C2 93.03.04 (9309) 4p C12P-019/04
- GB2249315 B 93.05.26 (9321) C08B-037/08
- JP94030605 B2 94.04.27 (9415) 4p C12P-019/26 Based on JP4158796

# AP - 91DE-4134854 91.10.22

- -91GB-022504 91.10.23
- 90JP-283394 90.10.23
- 91DE-4134854 91.10.22
- 91GB-022504 91.10.23
- 90JP-283394 90.10.23

IC1 - C08B-037/08 C12P-019/04 C12P-019/26

### Abstract - DE4134854 A

Prepn. of a high purity aq. soln. of sodium hyaluronate (I) comprises (a) treatment of a fermentation broth of hyaluronic acid (II) with activated charcoal followed by ultrafiltration, or (b) ultrafiltration of the broth, treatment with charcoal and ultrafiltration.

USE - Solns. of (I) have high viscosity, elasticity and water retention properties and are widely used in the cosmetics industry and in pharmaceuticals for treatment of eye damage, wounds and arthropathia. For these purposes, solns. of (I) must have high mol. wt. (I) and be of high purity

# · 69日本国特許庁(JP)

⑩特許出職公開

# 母公開特許公報(A) 平4-158796

(1) Int. Cl. 3

. A.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)6月1日

C 12 P 19/26 C 08 B 37/08 Z 8214-4B Z 7624-4C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

60発明の名称

ヒアルロン酸ナトリウム水溶液の製造法

②特 類 平2-283394

**②出 類 平2(1990)10月23日** 

**砂**発 明 者

佐藤

郁 夫

熊本県水俣市築地5番118号

の発明者

三重野

和 典

鹿児島県出水市米ノ津町26番18号

②発 明 者

漢上

香 子

熊本県水俣市築地8番113号

② 発明者 黒川 ② 発明者 藤井 泰 弘 正 弘 熊本県水俣市陣内2丁目7番6号 東京都大田区大森西4丁目9番8-501号

の出 題 人 チッソ株式会社

大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号

邳代 理 人 弁理士 舟橋 榮子

#### 男 福 書

## 1. 発明の名称

ヒアルロン酸ナトリウム水溶液の製造法

#### 2. 特許請求の範囲

(I) ヒアルロン酸ナトリウムの発酵培養液から、 純度の高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液を製 造する工程において、活性炭処理ついで限外線 通処理、 もしくは限外線通、活性炭処理ついで 限外線通処理の工程を実施することを特徴とす る、純度の高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液 の製造体。

(2) 活性炭処理を塩化ナトリウム濃度 0.2 M以上の条件で行う緯求項1記載の製造法。

(3) 限外線過処理を分面分子量10万以下の限外 減過限を用い、処理液の電気伝導度が0.4mS/cm 以下になるまで透析を行った後に機能する請求 項1記数の製造法。

(4) ヒアルロン酸ナトリウムの純度がヒアルロン酸ナトリウム水溶液を凍粘乾燥した時の液結乾燥物に対し、ヒアルロン酸ナトリウム85重量

%以上、ヒアルロン酸ナトリウム量に対し需発 残留物が100重量%以上130重量%以内、かつ蛋 白質が 0.1重量%以下である緯求項 1 記載の製 造法。

(5) ヒアルロン酸ナトリウム水溶液がヒアルロン酸ナトリウムの1重量/容量(g/d/)%水溶液である鏡求項1紀載の製造法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、ヒアルロン酸ナトリウムの発酵培養 液から、高純度のヒアルロン酸ナトリウムの水溶 液を直接製造する方法に関するものである。

### (従来の技術)

ヒアルロン酸は、関節、硝子体、調帯、飲骨、 皮膚、鳥類のとさか等の結合組織中にその構成成 分として存在し、組織の柔軟性、構造維持、細胞 の代謝調節等に重要な機能を果たしている。また ヒアルロン酸ナトリウムは、高分子物質であり、 その溶液は強い粘弾性を持ち、保水作用を有する ところから、化粧品類料として広く使用されるは か、観料治療裏、目裏、関節症治療業としての用 途がある。

かかる用途に用いられるヒアルロン酸ナトリウムは高分子量でかつ高純度のものであることが要求される。

ヒアルロン酸ナトリウムは工業的にはにわとり のとさかからの抽出法か、戦いはヒアルロン酸を 生産する能力を持つ微生物を培地に培養して製造 する方法 (発酵法) が行われている。

従来、高純度のヒアルロン酸ナトリウムの水溶 液は、抽出法又は発酵法により得られたヒアルロ ン酸ナトリウム含有液を4級アンモニウム塩で る沈澱形成、再溶解、プロテアーゼ処理、活性炎 処理、アルコール抵加によるヒアルロン酸ナトリ ウム折出(品析)、分離、乾燥等の工程を経て、 一旦ヒアルロン酸ナトリウム粉末を作り、それを 胃溶解する方法により製造されていた。

#### (発明が解決しようとする課題)

これらの方法では、培養液を精製した後に、エ タノール等の法型割を添加してヒアルロン酸ナト リウムを一旦沈漱させて初末状とアルロン酸ナト リウムを製造し、これを再溶解して高純度のヒア ルロン酸ナトリウムの水溶液とする面倒な工程が 必要であった。

今まではヒアルロン酸の発酵培養液から純皮の 高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液を直接製造す ることは行われていなかった。

本発明は、高純度のヒアルロン酸ナトリウム水溶液を得るために、前紀のような原例な方法を探ることなく、直接、発酵培養液から純度の高いヒアルロン酸ナトリウムの水溶液を製造する方法を整供することを目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

すなわち、ヒアルロン酸ナトリウムの発酵培養 液を活性炭処理し、処理液を濾過後、陽外濾過を 行うことにより、化粧品原料として使用できる高 純皮のヒアルロン酸ナトリウム水溶液を製造する ことを特徴とする。

本発明にいう「雑度が高い」とは、次のことを 意味している。ヒアルロン酸ナトリウム水溶液を

連結乾燥した時の連結乾燥物に対し、ヒアルロン酸ナトリウムを85重量%以上含有し、高発残留物はヒアルロン酸ナトリウム量に対し、 100重量%以上 130重量%以内、かつ蛋白質はヒアルロン酸ナトリウム量に対し 0.1重量%以下の純度である。

本発明に用いるとアルロン酸ナトリウムは、と アルロン酸産生能を有する数生物を栄養培地にに 発表した培養液から得ることが出来る。とアルロル 酸を得る為に本発明に使用する数生物はといいの 酸を得る為に本発明に使用する数生物はいずれる 酸を存るが、ストレブトコッカスに 質があるが、ストレブトコッカス・ピオケコッカス・エクイ、ストレブトコッカス・エクイ、ストレブトコッカス・エクインカス・エクインカス・エクインカス・ボーエピ ストレブ・コッカス・ストレブトコッカス・ボーエピ デミクス等があげられる。

本発明に用いる培地としては、ヒアルロン酸生産蓄を培養するのに退常用いられる培地を用いればよく、例えばブドウ糖2.0~3.0%、酵母エキス0.5%、リン酸1カリウム0.3%、リン酸2カリウ

ム0.2 %、チオ硫酸ナトリウム0.01%、硫酸マグネシウム7水塩0.01%、亜硫酸ナトリウム 0.002%、塩化コバルト0.001%、塩化マンガン 0.001%、流泡剤 0.5%を含む成分でpH6.0~8.5の培養液を用いる事が出来る(但し%はいずれも重量をま、容量を建とした重量/容量%をあらわす)。培養温度は25℃~40℃、好ましくは30℃~35℃の温度で、pHは6.5~8.0好ましくは7.0に調整して行う。培養は通常 1~3日間行い、ヒアルロン酸を培地に生成蓄積させる。培養終了液分、免費の過程で生成した高分子成分、低分子成分、色素類と簡体及びヒアルロン酸の混合物である。

活性炭処理でヒアルロン酸以外の高分子成分や 色素類及び低分子成分の一部を吸着・除去する。 特に高分子成分としては、アレルギー反応の原因 となる蛋白質の除去を十分に行う必要がある。個 体は活性炭処理後の活性炭を濾過除去する際に一 緒に除去される。 活性炭を用いて、高分子成分、特に蛋白質を吸 着・除去する条件について本発明 等は観意検針 を行った結果、0.2 M以上の食塩の共存下で活性 炭処理を行うことにより、ほぼ完全に蛋白質を吸 着・除去出来ることを見出した。活性炭処理時の 食塩減度と、得られたヒアルロン酸ナトリウム当 りの蛋白質含量との関係を次変に示す。

# 1

活性炭処理等の 食塩濃度(M)	ヒアルロン酸ナトリウム当り の蛋白質含量(重量%)
0	0.93
0.01	0.67
0.05	0.32
0.1	0.16
0.2	0.09
0.3	0.05
0.4	0.04

この結果から判るように、活性逆処理を行うと きは、0.2 M以上、好ましくは0.3~0.4Mの食塩 の共存下で活性逆処理を行うことが必要である。

ン (分面分子量 3 万) にて限外減過操作を行う時、 電気伝導度とヒアルロン酸ナトリウム純度及び票 発残留物との関係は次の表 2 の様な結果が得られ る。該電気伝導度の値はヒアルロン酸ナトリウム 構度により変わるため、本発明にあっては、該電 気伝導度の値はすべてヒアルロン酸ナトリウム機 度が 0.2量量% (25で) のときの値で示した。

畫 2

電気伝導度 (#8/四)	施度*( (重量%)	蒸発残留物** (重量%)	
20.9	6.0	ı5	
5.8	17.8	6.6	
3.6	36.7	3.2	
0.50	79.8	1.50	
0.37	89.1	1.25	
0.20	91.3	1.11	

- #1 液結乾燥物当たりのヒアルロン酸ナトリウム純度
- \*2 ヒアルロン酸ナトリウム1%に換算した値 この結果から、純度が高いヒアルロン酸ナトリ ウム溶液を製造するには、限外濾過処理を電気伝

活性炭処理した減過液は陽外減過することにより、 培地由来もしくは発酵過程で生成し活性炭処理で 残存する体分子成分及び活性炭処理時に添加した 全塩を除去することができる。

発酵培養液中のヒアルロン酸ナトリウムは通常 70~80万以上の分子量を持つ。他方、発酵原料と して用いたブドウ糖やリン酸塩類等或いは発酵中 に生成した有機酸の塩類の分子量は通常5千以下 である。

従って、分面分子量 6 千~ 5 万の関外維過鞭を 用いて関外維過を行うと分子量がこの範囲以下の 物質は除去することができる。ただ、1 回の限外 維過操作だけでは適常十分に低分子成分を取り取り ることに加えて繰り返り環外維過操作を行うの 説的に加えて繰り返り 2 塩の除去と 3 地 で 2 塩ので 3 塩の 3 塩の 3 塩ので 4 単の 3 塩ので 4 単の 3 塩ので 5 単の 3 塩ので 5 単の 3 塩ので 6 単の 3 塩ので 7 単の 3 塩ので 7 単の 3 塩ので 8 単の 3 塩の 4 単の 3 塩の 4 単の 4 単の 5 単の

導度が0.4mS/cm以下になるまで行うことが必要である。

また、本発明の製造方法は限外濾過処理を、 在世界の製造方法は限外減過処理を分離除去した後に行うが をして限外減過処理を行うものである。この場合 には1回目の限外減過処理を行う液としてなる。 には2回目の限外減過処理を行う液としなる。 には3回目の限外減過処理を行うである。 には4回目の限外減過処理を行うである。 には5回目の限外減過処理を行うである。 になる。 を要求の が過過処理を行うことになる。 を発達の がは4回回にも が必要の がは4回回にも が必要の がで が必要の がでを がの が必要の がで がで

本発明により、ヒアルロン酸ナトリウムの発酵 培養液から純皮の高いヒアルロン酸ナトリウム溶 液を直接製造することが出来るが、更にこれを使 用目的に応じ、最終濾過や過緒器による環境を常 法により行っても良い。

#### (発明の効果)

本発明により、高純度のヒアルロン酸ナトリウムの水溶液を、発酵培養液から直接製造することが出来る。従来の面側な方法を簡便にすることが

でき、コストを引き下げ、しかも化粧原料や重剤 として使用することが出来る高純度の製品を得る ことが可能になった。

#### (実施例)

以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、 本発明はこれに限定されるわけではない。 実施例 1

 度の高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液が得られた。

#### 比較例1

実施例1と同じ発酵培養液を用い、活性炭を添加しない以外は実施例1と同様に行い、電気伝導度が0.30 mS/cmになるまで限外濾過処理を行った。

得られた処理液のヒアルロン酸ナトリウム当た りの蛋白質は2.74重量%、蒸免残留物はヒアルロ ン酸ナトリウムの 125重量%、純度は液結乾燥物 当たり85.5重量%であり、蛋白質の除去が不十分 であった。

#### 比較例 2

実施例1と同じ発酵培養液を用い、食塩を添加 しない以外は実施例1と同様に行い、電気伝導度 が0.20mS/cmになるまで限外減過処理を行った。

得られた処理液のヒアルロン酸ナトリウム当たりの蛋白質は1.12重量%、蒸発残留物はヒアルロン酸ナトリウムの 120重量%、純度は凍結乾燥物当たり86.3重量%であり、蛋白質の除去が不十分であった。

#### 実施例 2

ヒアルロン酸ナトリウムの発酵培養液 300 mを 3 倍希釈し、食塩を添加溶解して食塩濃度を 0.4 Mに調整した。この時の電気伝導度は28.3 mS/cm であった。これを除鹽濾過し、濾過液を分面分子 費6000の限外濾過酸(旭化成製、限外濾過モジュール、SIP-1013)で精製水を加えながら関外濾過を行い、電気伝導度が0.38 mS/cmになるまで処理した。この処理液に食塩を0.4 Mになるように添加溶解した後、活性炭(二村化学製、タイコーS、50%含水品)30gを添加、1時間撹拌して活性炭を濾過除去した。

得られた0.2 %ヒアルロン酸ナトリウム水溶液の蛋白質は、ヒアルロン酸ナトリウム当たり0.04 重量%、蒸発残留物はヒアルロン酸ナトリウムの 114 重量%、純皮は液粘乾燥物当たり92.2重量% であった。この0.2 %水溶液を上記と間し躍外達 過艘で濃縮することにより1%ヒアルロン酸ナト リウム水溶液が容易に作製できた。

#### 比較例 3

実施例 2 と同じ発酵培養液を用い、2回目の限外認過処理を電気伝導度が3.6mS/caで停止する以外は実施例 2 と同様に行った。

得られた0.2 %ヒアルロン酸ナトリウム水溶液の蛋白質は、ヒアルロン酸ナトリウム当たり0.09重量%、蒸発残留物はヒアルロン酸ナトリウムの320重量%、純度は液結乾燥物当たり36.7重量%であり、蒸発残留物が多く純度が低かった。

特許出職人 チョッツ 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 舟 橋 気 子 企計注 記論等

# 特用平4-158796(5)

# 手統補正書

平成3年10月11日

特許庁長官 設

- 1. 事件の表示 平成2年特許職第283394号
- 2. 発明の名称

ヒアルロン酸ナトリウム水溶液の製造法

3. 雑正をする者

事件との関係 特許出職人 (207) チーッ ソ 株 式 会 社

4. 代理 入

住所 ②105 東京都港区西新橋一丁目 1 0 番 1 号 正直屋ビルディング 6 階 電話(3504)0717番 (代表) 氏名 (8371) 弁理士 舟 編 景 子 (18371)

5. 補 正 の 対 象 明知書の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の報



- 「ヒアルロン酸」に訂正する。
- (8) 明報書の11頁8行目の
- ことアルロン酸ナトリウム」を
- 『ヒアルロン酸』に訂正する。
- (9) 明知書の13頁2行目の
- 「ヒアルロン酸ナトリウム」を
- 「ヒアルロン酸」に訂正する。

- 6. 雑正の内容
- (1) 明編 の特許請求の範囲を別載の通り訂正する。
- (2) 明確書の2頁10行目の 「ヒアルロン献ナトリウム」を 「ヒアルロン敵」に訂正する。
- (3) 明細書の3頁11行目~12行目の「ヒアルロン酸ナトリウム」を 「ヒアルロン酸」に訂正する。
- (4) 明確書の 4 頁14行目の 「ヒアルロン酸ナトリウム」を 「ヒアルロン酸」に訂正する。
- (5) 明編書の8頁5行目の 「ヒアルロン酸ナトリウム」を 「ヒアルロン酸」に訂正する。
- (6) 明細書の8頁19行目の 「ヒアルロン酸ナトリウム」を 「ヒアルロン酸」に訂正する。
- (7) 明細書の10頁12行目の 「ヒアルロン酸ナトリウム」を

## 「別紙」

#### 2. 特許請求の範囲

(I) ヒアルロン酸の発酵培養液から、純度の高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液を製造する工程において、活性炭処理ついで限外減過処理、もしくは限外減過、活性炭処理ついで度外減過処理の工程を実施することを特徴とする、純度の高いヒアルロン酸ナトリウム水溶液の製造法。 (2) 活性炭処理を塩化ナトリウム塊度 0.2 M以上の条件で行う請求項1記載の製造法。

- □ 限外減過処理を分离分子量10万以下の限外減過額を用い、処理液の電気伝導度が0.4mS/cm 以下になるまで透析を行った後に帰稿する請求項1記載の製造法。
- (4) ヒアルロン設ナトリウムの純度がヒアルロン設ナトリウム水溶液を流結乾燥した時の液結乾燥物に対し、ヒアルロン設ナトリウム器に対し薄発 所以上、ヒアルロン酸ナトリウム器に対し薄発 残留物が100番畳が以上130重畳が以内、かつ蛋白質が 0.1重量が以下である緯水項 1 記載の製

#### 渔注.

(S) ヒアルロン酸ナトリウム水溶液がヒアルロン酸ナトリウムの1重量/容置(g/df) %水溶液である鏡求項1記載の製造法。

04158796 JP Mr. Doug Sorroco 1005244.002 / PRK PRK001

# CA SEARCH (90-94)

1. RECOVERY OF AQUEOUS SOLUTIONS OF SODIUM >HYALURONATE< FROM FERMENTATION BROTHS CAS SECTION- 116 CAS SUBSECTION- 002 - CAS 117-03 117-046718 CA 117:046718 NDN- 010-0435-6414-8

SATOH, IKUO; MIENO, KAZUNORI; MIZOKAMI, KYOUKO; KUROKAWA, YASUHIRO; FUJII, MASAHIRO

GER. OFFEN., APR 30 1992, 5 PP. APPLICATION NUMBER- 4134854 D PATENT NUMBER- 4134854 PATENT DATE FILED- OCT 22 1991 DOCUMENT TYPE-CODEN- GWXXBX LOCATION OF WORK- JAPAN PATENT CLASS-C12P0190400J: C12R0014600J: B01J0202000-; C12P0190400A; C08B0370800B; A61K0070000-: B01D0612400-: A61KØ31715Ø-C01B0310800-: B01D0611400-; PATENT ASSIGNEE(S)- >CHISSO< CORP. SUBFILE CODE- BIC PATENT APPLICATION PRIORITY- 901023JP90-283394 ORIGINAL PATENT APPLICATION COUNTRY- DE LANGUAGE- GERMAN Copyright 1998 by American Chemical Society

NO-ABSTRACT

DESCRIPTOR(S)- >HYALURONATE< RECOVERY FERMN CAS REGISTRY/EC NUMBER(S)-7440-44-0: 7647-14-5: 9067-32-7.

# U.S. Patent Bibliographic Database

2. Process for preparing >hyaluronic< acid - PAT 00-00-91 05071751 NDN- 095-0173-0268-2

INVENTOR(S)- Morita, Hiroshi; Fujii, Masahiro

PATENT APPLICATION NUMBER- 336913 DATE FILED-PATENT NUMBER- 05071751 NUMBER OF CLAIMS- 2 PATENT DATE- 1991-12-10 EXEMPLARY ART/GROUP UNIT- 188 PATENT CLASS- Invention (utility) patent CLAIMS- 1 INVENTOR COUNTRY/ZIPCODE- JPX; JPX / PATENT ASSIGNEE(S)- >Chisso< ASSIGNEE COUNTRY- JPX ASSIGNEE CITY- Osaka ATTORNEY. Corporation AGENT, OR FIRM- Philpitt, Fred U.S. PATENT CLASS- 4351010000 INTERNATIONAL CLASSIFICATION REFS. - X435244000; X435252100; X536055100 PATENT CLASS- 5C12P01904; C12N00138; C12N00100; REFERENCE(S)- 3063914; 3929571; 3988205 PATENT C08B03700 PATENT PATENT REFERENCED BY- 05411874; FOREIGN DOCUMENT REFERENCE(S)- 1063293; 1239898 FOREIGN 05563051 PATENT APPLICATION PRIORITY- 59-185150; 60-80949 COUNTRY CODE- JPX; JPX PRIORITY DATE- 19840904; 19850416 PRIORITY COUNTRY CODE- JPX; JPX

A process for producing a >hyaluronic< acid can be provided steadly, with a greatly improved productivity and at an inexpensive cost by incubating a >hyaluronic< acid-producing microbe in a culture medium formed by adding a blood serum or a bacteriolytic enzyme and/or a surfactant, accumulating and isolating the >hyaluronic< acid. EXEMPLARY CLAIMS- Claim-1. A process for preparing >hyaluronic< acid comprising the steps of incubating a microbe capable of producing >hyaluronic< acid selected from the group consisting of Streptococcus equi FERM BP-879 and Streptococcus zooepidemicus FERM BP-878 in a culture medium containing newborn bovine blood serum added ther to, agitating th resultant culture medium by passing an air str am therethrough for ffecting incubation while controlling the incubation temperature at 25 degrees C. to 40 degrees C. and at pH of 6.5 to 8.0, accumulating the resultant >hyaluronic< acid in said culture medium, and isolating >hyaluronic< acid therefrom.